

بررسی اثر فرایند آنیل بر ریزساختار و رفتار الکتروشیمیایی شبه خازن نانو اکسید دوتایی منگنز - نیکل تولید شده به روش لایه‌نشانی آندی

محمد حسین طهماسبی^{۱*}، کیوان رئیسی^۱، محمد علی گلendar^۱ و آنتونیلو ویچنزو^۲ و ماسیمیلیانو بستتی^۲

۱- دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

۲- دانشکده مهندسی شیمی و مواد (جولیوناتا)، دانشگاه پلی‌تکنیک میلان

(دریافت مقاله: ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ - دریافت نسخه نهایی: ۱۳۹۴/۰۹/۱۸)

چکیده – در پژوهش کنونی، نانو اکسید دوتایی منگنز - نیکل به روش پتانسیوودینامیک در دمای اتاق بر روی فولاد زنگ نزن رسوب داده شد و اثر فرایند آنیل (در درجه سانتی‌گراد، به مدت ۶ ساعت) بر ریز ساختار و عمل کرد الکتروشیمیایی شبه خازن تولیدی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان از اثر قابل توجه فرایند آنیل در افزایش ظرفیت خازنی و هم‌چنین کاهش مقاومت انتقال بار الکترود داشت. تصاویر FESEM وجود نانو ورقه‌های پیوسته و تصادفی را در میکروساختار فیلم اکسیدی نشان داد. به علاوه، در فیلم اکسیدی لایه‌نشانی شده با میزان حدود ۱۰ درصد اتمی نیکل در ترکیب آن، پس از فرایند آنیل، ساختار بلوری جزبی شامل فاز birnessite شش وجهی نامنظم شکل گرفت. براساس منحنی‌های شارژ - دشارژ در جریان ثابت، بالاترین ظرفیت خازنی (384 F g^{-1}) و انرژی ویژه (۵۳ وات ساعت بر کیلوگرم) در جریان ویژه ۱۰ آمپر بر گرم، حاکی از پایداری سیکلی عالی و افزایش حدود ۲۳ درصدی ظرفیت خازنی ویژه شبه خازن تولیدی پس از اعمال ۵۰۰۰ سیکل شارژ - دشارژ در الکتروولیت یک مولار سولفات سدیم بود.

واژگان کلیدی: نانو اکسید دوتایی منگنز - نیکل، شبه خازن، پتانسیوودینامیک، فرایند آنیل، نانو ورقه، عمر سیکلی

Study on the Effect of Annealing Process on Microstructure and Electrochemical Behavior of the Binary Mn-Ni Nano-Oxide Pseudocapacitor Synthesized by Anodic Deposition

M. H. Tahmasebi¹, K. Raeissi¹, M. A. Golozar¹,
A. Vicenzo² and M. Bestetti²

1- Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

2- Department of Chemistry, Materials and Chemical Engineering "G. Natta", Polytechnic University of Milan, Milan, Italy

* مسئول مکاتبات پست الکترونیکی: drmht@ma.iut.ac.ir

Abstract: In the present investigation, Mn-Ni binary nano-oxide was deposited by potentiodynamic method on stainless steel at room temperature and the effect of annealing process (at 200 °C for 6 h) on microstructure and electrochemical performance of the synthesized pseudocapacitor was studied. The results showed the significant effect of annealing process on increasing the capacitance and decreasing the charge transfer resistance of the electrode. Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) images depicted interconnected and random nano-flakes in the oxide film microstructure. Moreover, a partially crystallized structure consisting disorder hexagonal birnessite type phase was formed upon annealing in the deposited oxide film with about 10 % at Ni in composition. Based on the galvanostatic charge-discharge plots, the highest specific capacitance (384 F g⁻¹) and specific energy (53 Wh kg⁻¹) were found at specific current of 0.1 A g⁻¹ for the annealed oxide electrode. Finally, cycle life test results at specific current of 10 A g⁻¹ showed an excellent cyclability and an increase of about 23% in specific capacitance of synthesized pseudocapacitor after 5000 charge-discharge cycles in 1 M Na₂SO₄.

Keywords: Mn-Ni binary nano-oxide, Pseudocapacitor, Potentiodynamic, Annealing process, Nano-flake, Cycle life

فهرست علامت

علامت	علامت	علامت	علامت
توان ویژه	P _s	جريان	I
مقاومت	R	کیلوگرم	kg
ثانیه	s	مولاریته	M
زمان	t	جرم	m
ولت	V	منگنز	Mn
پتانسیل مؤثر دشارژ	V _{disch}	میلی ولت	mV
وات	W	نیکل	Ni
		حداکثر توان	P _{max}

۱- مقدمه

ناشی از واکنش‌های برگشت‌پذیر فاراده‌ای است که در سطح

الکترود رخ می‌دهند [۲-۴].

این نوع خازن، شبه خازن^۲ نامیده می‌شود، زیرا بیشتر، رفتار خازنی از خود نشان می‌دهد تا نمایانگر یک رفتار اکسیداسیونی/ احیایی باشد. مطالعات اولیه در رابطه با اکسید روتنیوم (RuO₂) به عنوان مهم‌ترین ماده کاربردی به عنوان شبه خازن منجر به انبوهی از پژوهش‌ها در زمینه خواص و مکانیزم‌های ذخیره بار در شبه خازن‌ها شد. براساس گزارش ژنگ و همکارانش [۵]، اکسید روتنیوم ظرفیت خازنی ویژه بیش از ۷۰۰ فاراد بر گرم را در الکتروولیت اسید سولفوریک نشان داده است.

در ادامه، اکسید روتنیوم برای خازن‌های نظامی مورد توسعه قرار گرفت، اما به دلیل قیمت بالا و سمی بودن، نتوانست در

خازن‌های الکتروشیمیایی به عنوان ابزارهای ذخیره بار الکتریکی بسیار مورد توجه‌اند و علت این امر در توان و پایداری سیکلی بالای آن‌ها در مقایسه با باتری‌هاست. گستره کاربردهای آن‌ها از گوشی‌های همراه و دیگر انواع لوازم الکترونیکی شخصی تا وسایل نقلیه هیبریدی است [۳-۱]. خازن‌های الکتروشیمیایی به دو گروه تقسیم بندی می‌شوند که گروه اول بر مبنای تشکیل دو لایه الکتریکی^۱ (EDL) در موادی با سطح ویژه بالا همچون کربن‌های فعال شده است که دارای سطح ویژه‌ای بیش از ۱۰۰۰ مترمربع بر گرم هستند. خازن‌های بر مبنای کربن فعال شده به طور موقت‌آمیزی با به کارگیری الکتروولیت‌های غیرآبی به صورت تجاری روانه بازار شده‌اند. گروه دوم از خازن‌های الکتروشیمیایی بر مبنای مکانیزم تبادل بار فاراده‌ای هستند که

[۲۰-۲۸]. تولید اکسید منگنز-نیکل از طریق لایه‌نشانی الکتروشیمیابی با استفاده از فرایندهای آندی یا کاتدی در تعداد کمی از مقالات اشاره شده است [۱۳، ۱۴ و ۲۹]. به طور مثال، روسی و همکارانش [۱۴]، تاثیر ترکیب حمام لایه‌نشانی را بر رفتار شبه خازنی اکسید مخلوط منگنز-نیکل تولید شده به روش جریان ثابت^۳ مطالعه کردند.

در میان فرایندهای الکتروشیمیابی کاتدی و آندی، روش پتانسیو دینامیک^۴ به دلیل دارا بودن مزایابی چون کترول آسان‌تر وزن رسوب، افزایش سطح مؤثر فیلم اکسیدی و ایجاد مورفولوژی مناسب‌تر (به دلیل ماهیت فرایند) در جهت حصول ظرفیت خازنی بالاتر، فرایند اثرگذاری در تولید اکسید منگنز گزارش شده است [۳۱ و ۳۲]. در واقع، روش پتانسیل در هر محدوده پتانسیل و یا هر سرعتی، فضای فرایندی گستردۀ تری را برای رشد فیلم اکسیدی نسبت به روش‌های دیگر الکتروشیمیابی ایجاد می‌کند.

با عنایت به پژوهش‌های انجام شده در این زمینه، عدم وجود اطلاعات کافی و دقیق در ارتباط با شبه خازن اکسیدی منگنز-نیکل به خصوص در مواردی چون تولید آن به روش لایه‌نشانی آندی و اثر فرایند آنیل بر مورفولوژی و رفتار خازنی الکترود، به طور قابل توجهی محسوس است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، تولید شبه خازن اکسیدی منگنز-نیکل از طریق فرایند لایه‌نشانی آندی و ارزیابی اثر فرایند آنیل (دما ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد، به مدت ۶ ساعت) بر ریزساختار و رفتار الکتروشیمیابی الکترود نسبت به پس از لایه‌نشانی است.

۲- مواد و روش انجام آزمایش

۲-۱- لایه‌نشانی آندی نانو اکسید دوتایی منگنز- نیکل برای تولید اکسید دوتایی منگنز-نیکل به روش لایه‌نشانی آندی (پتانسیو دینامیک) از محلولی حاوی ۰/۰۵ مولار استات منگنز چهار آبه، ۰/۱ مولار استات نیکل چهار آبه و ۰/۲ مولار استات سدیم و با pH = ۶ استفاده شد. برای آماده‌سازی محلول از مواد شیمیابی با خلوص آزمایشگاهی (خریداری شده از شرکت

بازارهای تجاری جایی پیدا کند. محدودیت‌های استفاده از اکسید روتینیوم، باعث شد تا پژوهشگران در پی یافتن مواد جایگزین دیگری باشند. اکسید منگنز در میان اکسیدهای فلزات واسطه از جایگاه برجسته‌تری برخوردار است و به دلیل ویژگی‌هایی همچون: قیمت پایین، فراوانی در طبیعت، سازگاری با محیط زیست و امکان استفاده در گستره وسیع تری از پتانسیل به عنوان جایگزینی مناسب برای اکسید روتینیوم مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است [۶ و ۷]. اکسید منگنز در انواع مختلف باتری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و نسبت به برخی ترکیبات دیگر مورد استفاده در باتری‌ها همچون کادمیم، خطرات کم‌تری دارد. اکسید منگنز دارای ظرفیت‌های پایدار و ساختارهای بلوری مختلفی است که این امر، مطالعه خواص آن را از طریق تغییر روش‌های تولید، بسیار ارزشمند می‌سازد [۶، ۸ و ۹]. در سال ۲۰۰۰ میلادی، پنگ و همکارانش [۱۰] برای فیلم بسیار نازک اکسید منگنز که توسط روش سل-ژل تهیه شده بود، ظرفیت ویژه‌ای معادل ۷۰۰ فاراد بر گرم گزارش دادند و لذا چنین پژوهشی منجر به علاقه بسیار فراوانی به اکسید منگنز به عنوان یک ماده شبه خازنی شد.

به تازگی با هدف بهبود رفتار خازنی اکسید منگنز در مقایسه با اکسید روتینیوم، افزودن دیگر اکسیدهای فلزات واسطه همچون اکسید نیکل [۱۱-۱۴]، اکسید کبالت [۷ و ۱۵] و اکسید وانادیوم [۱۶] بررسی شده‌اند. در میان این اکسیدها، افزودن اکسیدهای نیکل و کبالت اثر بیشتری در افزایش ظرفیت خازنی اکسید منگنز داشته است [۱۱-۱۵]. تاکنون روش‌های مختلفی در زمینه تولید اکسیدهای دوتایی فلزات واسطه به خصوص منگنز- نیکل نظری: سل ژل، هم رسوبی و هیدروترمال بررسی شده‌اند [۱۷-۱۹]. در سال‌های اخیر، از میان فرایندهای تولید این الکترودها، روش لایه‌نشانی الکتروشیمیابی به دلیل سهولت در کترول مورفولوژی سطحی فیلم گذاری رسوب گذاری همچون نوع الکترولیت، پتانسیل لایه‌نشانی و دمای حمام برای تولید مواد الکترو فعال مورد توجه بسیاری قرار گرفته‌اند

پرتو ایکس^۶ (1830 PW Philips X-ray generator) مجهر شده به گونیومتر Philips 3020 PW استفاده شد. مورفولوژی سطحی لایه اکسیدی، قبل و پس از آنیل به وسیله میکروسکوپ Nova NanoSEM (FESEM) (FESEM) میدانی^۷ (FESEM) ۲۳۰ برسی شد. ترکیب شیمیابی فیلم اکسیدی پس از جدا کردن آن از سطح فولاد توسط چسب کربنی مخصوص، با استفاده از تحلیل عنصری (EDX) تعیین شد. هم چنین، برای ارزیابی دقیق‌تر ریزساختار از میکروسکوپ الکترونی عبوری^۸ Philips CM200 FEG-TEM استفاده شد. به همین منظور، مقداری از فیلم اکسیدی پس از لایه‌نشانی و بعد از آنیل توسط یک همگن‌ساز اولتراسونیک دستی (UP200Ht-Hielscher) در اتانول از سطح زیرلایه فولادی جدا شد و چند قطره از سوسپانسیون مورد نظر بر روی شبکه^۹ مسی میکروسکوپ قرار گرفت.

۲-۳- ارزیابی الکتروشیمیابی

رفتار الکتروشیمیابی الکترودهای اکسیدی تولیدی از طریق روش‌های ولتا مترا چرخه‌ای^{۱۰}، شارژ - دشارژ در جریان ثابت^{۱۱} و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیابی^{۱۲} در الکتروولیت یک مولار سولفات سدیم و دمای اتاق با استفاده از دستگاه Solartron Analytical ارزیابی شد. برای انجام آزمون‌های الکتروشیمیابی یک سیستم سه الکترودی شامل فیلم اکسیدی منگنز - نیکل بر روی زیر لایه فولادی به عنوان الکترود کار، صفحه پلاتینی به عنوان الکترود کمکی و الکترود مرجع نقره/کلرید نقره (Ag/AgCl) مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا آزمون ولتا مترا چرخه‌ای در محدوده پتانسیل ۱-۰ ولت نسبت به الکترود مرجع و در سرعت روبش ۵۰ میلی ولت بر ثانیه بر روی نمونه قبل و پس از آنیل انجام گرفت و سپس در سرعت روبش‌های دیگر (۵۰ و ۱۰۰ میلی ولت بر ثانیه) بر روی نمونه آنیل شده و در همان محدوده پتانسیل اشاره شده انجام شد. ظرفیت خازنی ویژه^{۱۳} (بر حسب g^{-۱}) الکترود تولیدی براساس نمودارهای ولتا مترا چرخه‌ای به دست آمده در هر

(Sigma-Aldrich) و آب مقطر استفاده شد و همچنین pH حمام لایه‌نشانی با اسید سولفوریک رقیق تنظیم شد. فرایند لایه‌نشانی الکتروشیمیابی در یک سیستم سه الکترودی شامل ورق فولاد زنگ نزن ۳۰۴ با ضخامت ۱ میلی متر و سطح فعال ۶۴۰ سانتی متر مربع به عنوان زیرلایه، صفحه تیتانیمی با روکش پلاتین به عنوان الکترود کمکی و الکترود مرجع نقره/کلرید نقره (Ag/AgCl) انجام شد. پیش از فرایند لایه‌نشانی، سطح زیرلایه فولاد زنگ نزن در محلولی حاوی ۵۰ درصد حجمی اسید کلریدریک به مدت سه دقیقه اج شیمیابی شد و سپس با آب شست و شو و با گاز نیتروژن خشک شد. در مرحله بعدی و به منظور تمیز کردن سطح و شست و شوی نهایی، نمونه‌ها به مدت ۶ دقیقه در استون و ۴۸ دقیقه در آب مقطر تحت امواج اولتراسونیک قرار گرفتند و در پایان توسط گاز نیتروژن خشک شدند. فرایند لایه‌نشانی آندي برای تولید اکسید دوتایی منگنز-ニکل به روش پتانسیو دینامیک در محدوده پتانسیل ۰-۱/۲ ولت نسبت به الکترود مرجع، سرعت روبش ۵۰۰ میلی ولت بر ثانیه، تعداد ۴۸ سیکل و در دمای اتاق انجام گرفت. وزن اکسید از طریق اختلاف وزن زیرلایه قبل و پس از فرایند لایه‌نشانی با استفاده از یک ترازوی دقیق مدل BP211D Sartorius با دقت ۵ میکروگرم اندازه‌گیری شد که با توجه به میزان سطح زیر لایه (۶۴۰ سانتی متر مربع)، نسبت وزن رسوب به مساحت حدود ۱/۱۱ میلی گرم بر سانتی متر مربع پس از ۴۸ سیکل لایه‌نشانی به دست آمد. انتخاب نسبت وزن رسوب به مساحت حدود ۰/۱۱ میلی گرم بر سانتی متر مربع براساس نتایج حاصل از آزمایشات دیگر انجام گرفت. در پایان، نمونه‌ها با آب مقطر شست و شو و توسط گاز نیتروژن خشک شدند. در نهایت، به منظور بررسی اثر فرایند آنیل بر ریز ساختار و رفتار الکتروشیمیابی شبه خازن، فیلم اکسیدی در دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد و به مدت ۶ ساعت در هوا تحت فرایند آنیل قرار گرفت.

۲-۴- ارزیابی ریزساختار

برای ارزیابی فازی نمونه‌ها قبل و پس از آنیل از دستگاه پراش

داده شده است. همان گونه که مشاهده می شود، در هر دو حالت قبل و پس از آنیل، منحنی ها مستطیل شکل به نظر می رستند که نشان از یک رفتار خازنی نزدیک به ایده ال برای این الکترود است. در واقع در الکترود آنیل شده رفتار خازنی ایده ال تر شده است که معکوس شدن جریان در هنگام دشارژ در ولتاژی در حدود یک ولت حاکی از این موضوع است [۳]. تبدیل منحنی به سمت مستطیلی شکل تر و رفتار شبه خازنی ایده ال تر پس از آنیل کردن الکترود می تواند به کاهش مقاومت معادل سری^{۱۶} (ESR) الکترود مرتبط باشد. از طرف دیگر افزایش مساحت داخلی منحنی نمایانگر افزایش ظرفیت خازنی ویژه الکترود پس از آنیل کردن است به طوری که ظرفیت خازنی از ۲۰۲ پس از لایه نشانی به مقدار^۱ ۲۲۹ F g^{-۱} پس از آنیل شدن رسیده است.

به منظور بررسی بیشتر رفتار الکتروشیمیایی الکترود قبل و پس از آنیل، آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی نیز بر روی نمونه ها انجام شد که نتایج حاصل از آن در شکل های ۱- (ب، ج و د) نشان داده شده است.

با توجه به منحنی های نایکوییست^{۱۷} ارائه شده در شکل ۱- ب، همان طور که انتظار می رفت، شاهد کاهش مقاومت الکترود پس از فرایند آنیل هستیم و به طور قابل توجهی میزان مقاومت انتقال بار در مقایسه با الکترود پس از لایه نشانی کاهش یافته است. در ناحیه با فرکانس پایین منحنی های نایکوییست، خطوط تا حدودی صاف با تفاوت شیب کم برای دو الکترود اکسیدی قبل و پس از آنیل مرتبط با فرایند نفوذ الکتروولیت در الکترود و نمایانگر رفتار خازنی به نسبت ایده ال برای هر دو الکترود است. در مورد نمونه آنیل شده شیب منحنی در ناحیه با فرکانس پایین نسبت به قبل از آنیل کمی بیشتر است که نشان از ایده ال تر بودن رفتار الکترود پس از آنیل است و این موضوع با مستطیلی شکل تر شدن منحنی ولتاژی چرخه ای (شکل ۱- الف) پس از فرایند آنیل نیز مطابقت دارد. به عبارت دیگر، مستطیلی شکل تر شدن منحنی ولتاژی چرخه ای و افزایش شیب منحنی نایکوییست در ناحیه با فرکانس پایین پس از انجام آنیل، نشان از

مرحله و با استفاده از رابطه ۱ محاسبه شدند [۳]:

$$C_{SP} = \frac{\int_0^I IdV}{2mv\Delta V} \quad (1)$$

به طوری که، I جریان اندازه گیری شده (آمپر)، m وزن اکسید دوتایی منگنز - نیکل بر روی سطح زیر لایه (گرم)، v سرعت روش پتانسیل (ولت بر ثانیه) و ΔV محدوده پتانسیل روش شده (یک ولت) است.

نمودارهای شارژ-دشارژ در جریان های ویژه مختلف (۰/۱-۰/۱۰ آمپر بر گرم) و در محدوده پتانسیل ۰-۱ ولت نسبت به الکترود مرجع برای نمونه آنیل شده به دست آمد که با استفاده از نمودارهای اشاره شده و معادله ۲ ظرفیت خازنی ویژه برای شبه خازن تولیدی (بر حسب فاراد بر گرم) محاسبه شد [۳]:

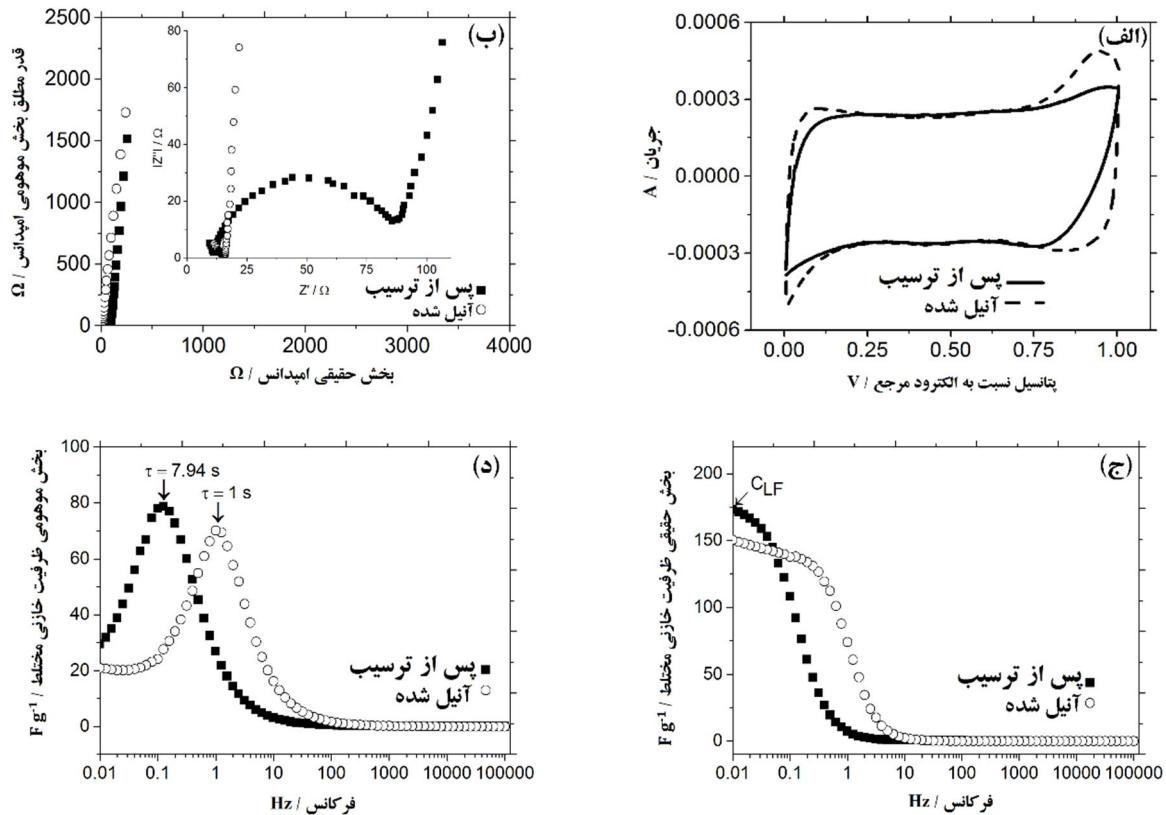
$$C_{SP} = \frac{I}{m \frac{dV}{dt}} \quad (2)$$

به طوری که، I جریان دشارژ اعمالی (آمپر)، m وزن اکسید دوتایی منگنز- نیکل بر روی سطح زیر لایه (گرم) و dV/dt شیب منحنی دشارژ (ولت بر ثانیه) است.

آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی نیز در پتانسیل مدار باز^{۱۵} (OCP) تحت یک سیگنال تحریک با دامنه پتانسیل ۱۰ میلی ولت و محدوده فرکانس ۱۰۰۰ کیلو هرتز تا ۱۰ میلی هرتز (با تعداد ۱۰ اندازه گیری به ازای هر ده کاهش در فرکانس) پس از انجام آزمون ولتاژی چرخه ای (در سرعت روش ۲۰ میلی ولت بر ثانیه و تعداد ۲۰ سیکل)، بر روی الکترود اکسیدی مورد نظر قبل و پس از فرایند آنیل انجام شد.

۳- نتایج و بحث

Riftar الکتروشیمیایی الکترود اکسیدی در دو حالت پس از لایه نشانی و آنیل شده در شکل ۱ ارائه شده است. در شکل ۱- الف، منحنی های ولتاژی چرخه ای دو نمونه پس از ۲۰ سیکل در سرعت روش پتانسیل ۲۰ میلی ولت بر ثانیه نشان



شکل ۱- (الف) منحنی های ولتاژی چرخه ای الکترود اکسیدی منگنز - نیکل، در سرعت روبش پتانسیل ۲۰ میلی ولت بر ثانیه پس از ۲۰ سیکل در الکتروولیت ۱ مولار سولفات سدیم؛ (ب) نمودارهای نایکوویست (ناحیه با فرکانس بالا در قسمت بزرگنمایی شده)؛ (ج) منحنی بخش حقیقی و (د) موهومی ظرفیت خازنی مختلط به صورت تابعی از فرکانس، مربوط به الکترود منگنز - نیکل پس از لایه نشانی و آبیل شده، پس از ۲۰ سیکل در سرعت روبش پتانسیل ۲۰ میلی ولت بر ثانیه در الکتروولیت ۱ مولار سولفات سدیم

خازنی الکترود در طول دشارژ در جریان ثابت باشد.
 - (ω)C'، بخش موهومی ظرفیت خازنی مختلط ((C(ω))) است که مرتبط با اتصال انرژی در اثر انجام فرایندهای غیربرگشت پذیر است.
 براساس تغییرات بخش حقیقی ظرفیت خازنی مختلط با فرکانس (شکل ۱-ج)، همان‌طور که نشان داده شده است، در ناحیه فرکانس پایین، ظرفیت خازنی الکترود به مقدار C_{LF} (مقدار بخش حقیقی ظرفیت خازنی مختلط در فرکانس ۱٪ هرتز) رسیده است که به عنوان ظرفیت خازنی در فرکانس پایین^{۱۸} تعریف می‌گردد و می‌تواند متغیری مرتبط با ظرفیت خازنی الکترود در سیکل دشارژ باشد. در واقع در ظرفیت خازنی بالاتر از $C_{LF}/2$ رفتار خازنی و در مقادیر کمتر از آن رفتار مقاومتی الکترود قابل

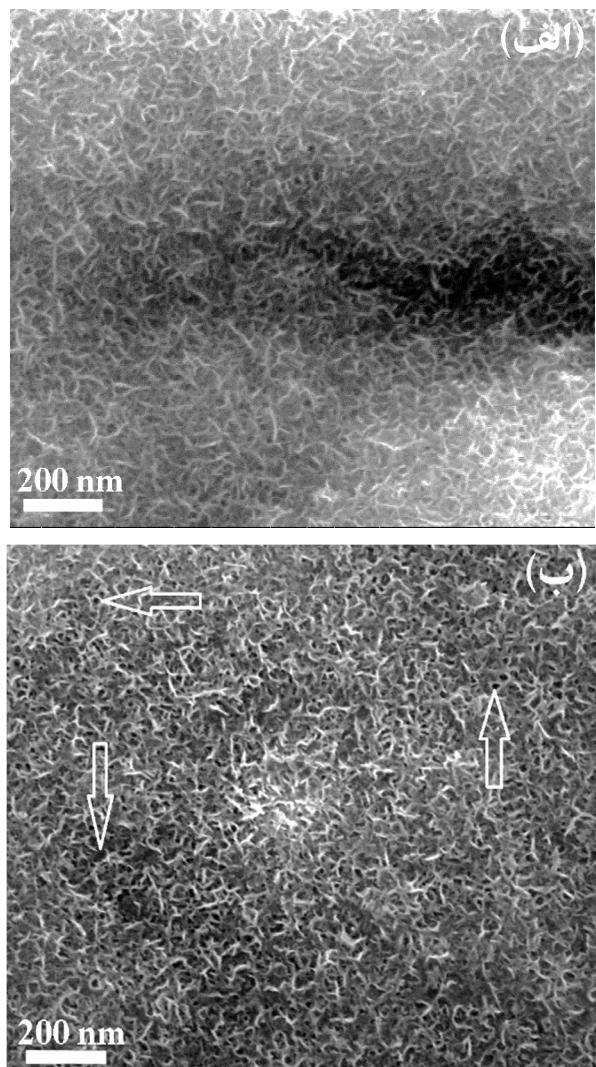
ایده‌آل‌تر شدن رفتار خازنی الکترود اکسیدی است [۳]. به منظور بررسی دقیق‌تر قابلیت الکترود اکسیدی تولیدی، با استفاده از روابط موجود برای فرم مختلط امپدانس می‌توان بخش حقیقی و موهومی ظرفیت مختلط را از طریق روابط ۳ و ۴ به دست آورد [۳۳-۳۵]:

$$C'(\omega) = \frac{-Z''(\omega)}{\omega |Z(\omega)|^2} \quad (3)$$

$$C''(\omega) = \frac{Z'(\omega)}{\omega |Z(\omega)|^2} \quad (4)$$

به طوری که:

- (ω)C'، بخش حقیقی ظرفیت خازنی مختلط ((C(ω))) است که مقادیر (ω)C' در فرکانس پایین می‌تواند مرتبط با ظرفیت



شکل ۲- تصاویر FESEM از میکروساختار فیلم اکسیدی منگنز-نیکل، (الف) پس از لایه‌نشانی و (ب) در حالت آنیل شده

الکترود پس از لایه‌نشانی، مورفولوژی نمونه آنیل شده نیز شامل نانو ورقه‌های پیوسته است که نسبت به حالت پس از لایه‌نشانی، ضخیم‌تر و یکنواخت‌تر به نظر می‌رسند. به علاوه، حضور تعداد زیادی نقاط کوچک سیاه (در محدوده ۱۰ تا ۲۰ نانومتر) بر روی سطح فیلم اکسیدی پس از آنیل (که در شکل مشخص شده است)، به نظر می‌رسد حاکی از تشکیل یک تخلخل ناتومتری در لایه اکسیدی است که در نتیجه حذف آب موجود در فیلم در طول فرایند آنیل به وجود آمده است. در حقیقت، بهبود فرایند انتقال یونی مهم‌ترین اثری است که

تعريف است. هم‌چنین، با تغییرات فرکانس از بالا به پایین، شاهد افزایش ناگهانی مقدار ظرفیت خازنی و وابستگی کم‌تر آن به فرکانس در ادامه هستیم. براساس پژوهش پورت و همکارانش، این تغییرات مربوط به ویژگی ساختار الکترود و فصل مشترک الکترود/الکتروولیت است که وابسته به عواملی چون طبیعت الکتروولیت، ضخامت و تخلخل ساختار الکترود است [۳۴]. از طرفی، کاهش وابستگی میزان ظرفیت الکترود به فرکانس اعمالی در حالت آنیل شده نسبت به قبل از آنیل، تا مقادیر بالاتری از فرکانس ادامه یافته است که در این حالت فرکانس $\frac{1}{2}$ هرتز برای الکترود آنیل شده و 200°C هرتز برای الکترود پس از لایه‌نشانی به دست آمده است. در ارتباط با تابعیت بخش موهومنی ظرفیت خازنی مختلط با فرکانس، با توجه به شکل ۱-د، بخش موهومنی ظرفیت از مقدار بیشینه‌ای در فرکانس مشخصی عبور می‌کند که فرکانس مورد نظر مرز بین رفتار مقاومتی و خازنی الکترود است [۳۶]. فرکانس اشاره شده به نوعی بیان کننده یک ثابت زمانی (τ_0) است که از آن به زمان آسایش 19°C نیز تعبیر می‌شود و در واقع کمترین زمان ممکن برای تخلیه انرژی ذخیره شده در الکترود با بازدهی بالای 50% است [۳۶]. با توجه به این که ثابت زمانی برای الکترود آنیل شده ($\tau_0 = 1\text{ s}$) کم‌تر از الکترود قبل از آنیل ($\tau_0 = 7.94\text{ s}$) به دست آمده است، لذا می‌توان گفت که الکترود آنیل شده قابلیت نمایش توان بالایی را در زمان کوتاهی دارد و به عبارت دیگر فرایند انتقال یون‌ها و پاسخ الکترود بسیار سریع‌تر از قبل از آنیل است [۳۶].

تصویر FESEM ارائه شده از مورفولوژی الکترود منگنز-نیکل پس از لایه‌نشانی (شکل ۲-الف)، ساختاری تا حدودی یکنواخت، خیلی ریز و باز که از نانو ورقه‌های 20°C پیوسته و تصادفی بدون هیچ گونه ترکی شکل گرفته‌اند را نشان می‌دهد که براساس پژوهش‌های قبلی، وجود چنین ساختاری در حصول ظرفیت خازنی بالا بسیار اثربخش است [۱۴ و ۳۷]. با توجه به تصویر FESEM ارائه شده در شکل ۲-ب، پس از آنیل کردن، تغییرات کمی در مورفولوژی سطحی الکترود اکسیدی در مقایسه با قبل از آنیل، مشاهده می‌شود. مشابه با

پراش پرتو ایکس ارائه شده در قسمت قبلی بیانگر آمورف بودن ساختار پس از فرایند لایه‌نشانی است. الگوی پراش الکترونی فیلم اکسیدی آنیل شده با استفاده از نرم افزار Diffraction Ring Profiler تجزیه و فواصل بین صفحه‌ای (HRTEM) اندازه‌گیری شد. الگوی پراش حلقه^{۲۲} حاکی از یک ساختار شبه منظم فاز birnessite شش وجهی است و نشان‌دهنده دو پیک مربوط به صفحات (۰۰۲) و (۰۰۲) به ترتیب با فواصل بین صفحه‌ای ۳/۷ و ۲/۱۵ آنگستروم است [۲۱ و ۴۲]. مادلین و همکارانش گزارش کردند که فاز birnessite به دست آمده به دلیل وجود انحراف تصادفی در لایه‌های اکسید منگنز، اغلب دارای شبه نظم turbostratic است [۲۱]. تصویر باوضوح بالا^{۲۳} (HRTEM) از ریزساختار الکترونی اکسیدی آنیل شده در شکل ۳-د، نشان‌دهنده ساختار نانوبولوری (برخی فواصل بین صفحه‌ای در شکل مشخص شده است) جزیی به دست آمده پس از فرایند آنیل است.

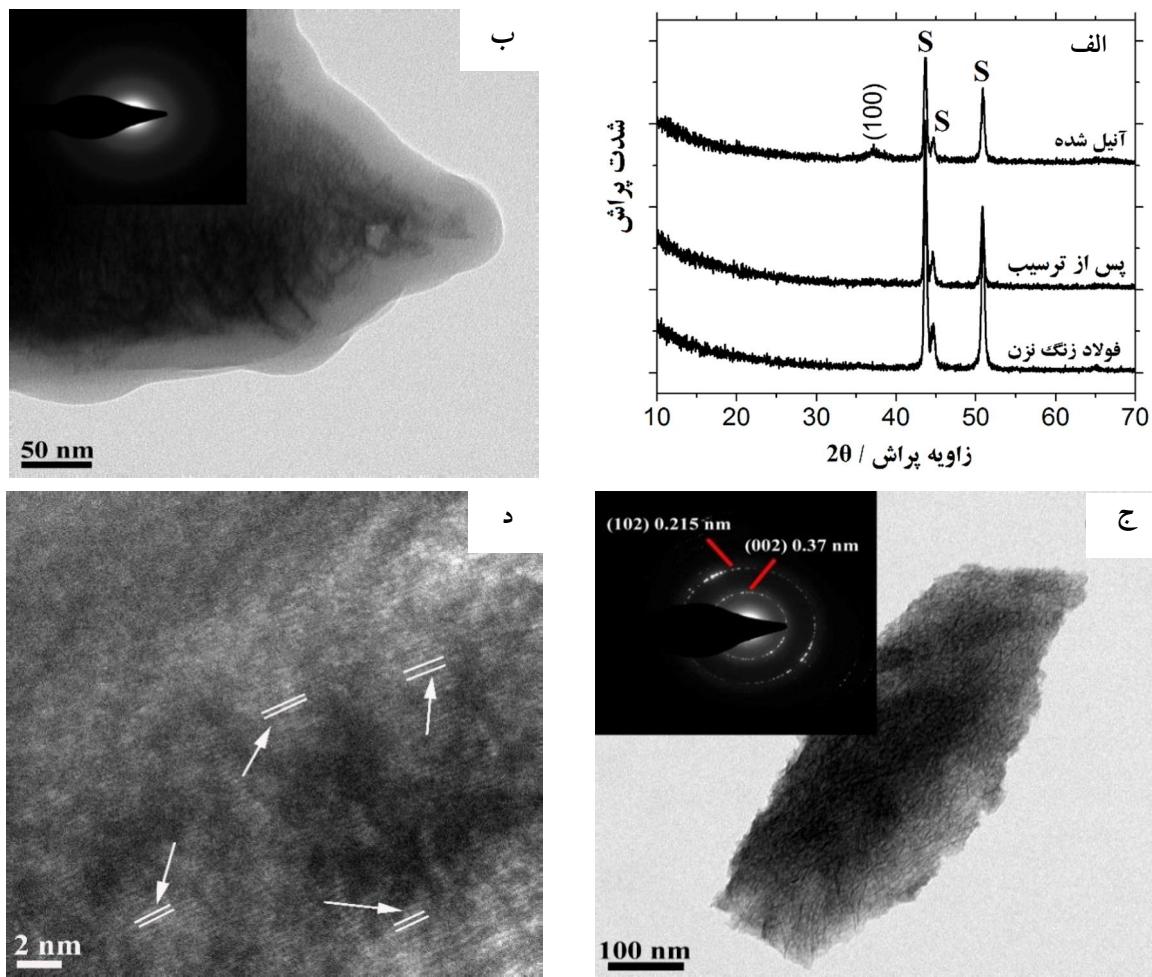
براساس تحلیل عنصری انجام گرفته بر روی فیلم اکسیدی تولیدی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی مجهر به EDX، ترکیب شیمیایی فیلم اکسید لایه‌نشانی شده نزدیک به $\text{Ni}_{0.10}\text{Mn}_{0.9}\text{O}_x$ به دست آمد. با توجه به نتایج حاصل از بررسی ساختار و تحلیل شیمیایی می‌توان گفت بعد از فرایند آنیل، یک ساختار اصلی birnessite شش وجهی که به صورت جزیی ساختار نانوبولوری شده است، برای اکسید دوتایی منگنز - نیکل به دست آمده است و نیکل در این حالت می‌تواند به صورت اکسی هیدروکسید نیکل (NiOOH) آمورف در ریزساختار پراکنده باشد. این فاز در دماهای بالاتر آنیل می‌تواند به فاز هیدروکسید نیکل بتا (۲- β - $\text{Ni}(\text{OH})_2$) تبدیل شود [۴۳].

با توجه به این که الکترون اکسیدی منگنز-نیکل در حالت آنیل شده، رفتار الکتروشیمیایی ایده‌آلتری نسبت به قبل از فرایند آنیل نشان داد، لذا مشخصه‌یابی‌های الکتروشیمیایی بر روی الکترون اشاره شده انجام شد که در ادامه بررسی می‌شود. شکل ۴-الف، نمودارهای ولتاوی چرخه‌ای به دست آمده در سرعت روش‌های مختلف (۵، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌ولت بر ثانیه)

به عنوان نتیجه‌ای از اصلاح مورفولوژی در طول آنیل کردن الکترون اتفاق می‌افتد و تا حدودی این موضوع می‌تواند تأیید کننده رفتار خازنی ایده‌آل‌تر الکترون آنیل شده در مقایسه با الکترون پس از لایه‌نشانی باشد.

الگوی پراش پرتو ایکس زیرلایه فولادی، الکترون با فیلم اکسیدی پس از لایه‌نشانی و در حالت آنیل شده در شکل ۳-الف آورده شده است. در الگوی پراش پرتو ایکس نمونه پس از لایه‌نشانی هیچ گونه پیک اضافی نسبت به زیرلایه فولادی (پیک‌های مربوط به زیرلایه فولادی با "S" مشخص شده‌اند) در آن دیده نمی‌شود که به ظاهر بیان کننده آمورف بودن ساختار فیلم اکسیدی رسوب داده شده است. مقایسه الگوی پراش نمونه آنیل شده با زیرلایه فولادی و الکترون پس از لایه‌نشانی ۲۰ حاکی از وجود یک پیک پهن و باشد کم در حوالی زاویه ۳۷ درجه دارد که مربوط به صفحه (۱۰۰) ساختار نوع ۲/۴ birnessite شش وجهی با فاصله بین صفحه‌ای حدود آنگستروم است که مطابق با ساختار مشابهی است که در پژوهش‌های قبلی برای اکسید منگنز خالص گزارش شده است [۱۹ و ۳۸-۴۰]. وجود این پیک نشان‌دهنده بلوری شدن جزیی ساختار و یا به عبارتی دیگر بیانگر تبدیل ساختار آمورف به ساختار نانوبولور پس از انجام فرایند آنیل است.

به منظور بررسی دقیق‌تر ویژگی‌های مورفولوژی و ساختار بلوری فیلم اکسیدی، مطالعه ریزساختار توسط TEM انجام شد. تصاویر زمینه روشن TEM فیلم اکسیدی پس از لایه‌نشانی و در حالت آنیل شده (شکل ۳-ب و ج) تأیید کننده مورفولوژی متشكل از نانو ورقه‌های پیوسته است. به علاوه با توجه به مورفولوژی نمونه آنیل شده، وجود نانورقه‌های اشاره شده ساختار متخلخل پیوسته‌ای ایجاد کرده است که براساس پژوهش‌های قبلی می‌تواند نقش مهمی را در افزایش دسترسی الکتروولیت به داخل زمینه ماده اکسیدی فعال و در نتیجه سرعت نفوذ سریع یون‌ها در طول فرایند شارژ-دشارژ ایفا کند [۲۶ و ۴۱]. الگوی پراش الکترونی ناحیه گرینشی^{۲۴} (SAED) فیلم اکسیدی (شکل ۳-ب) پس از لایه‌نشانی هم راستا با نتایج الگوی

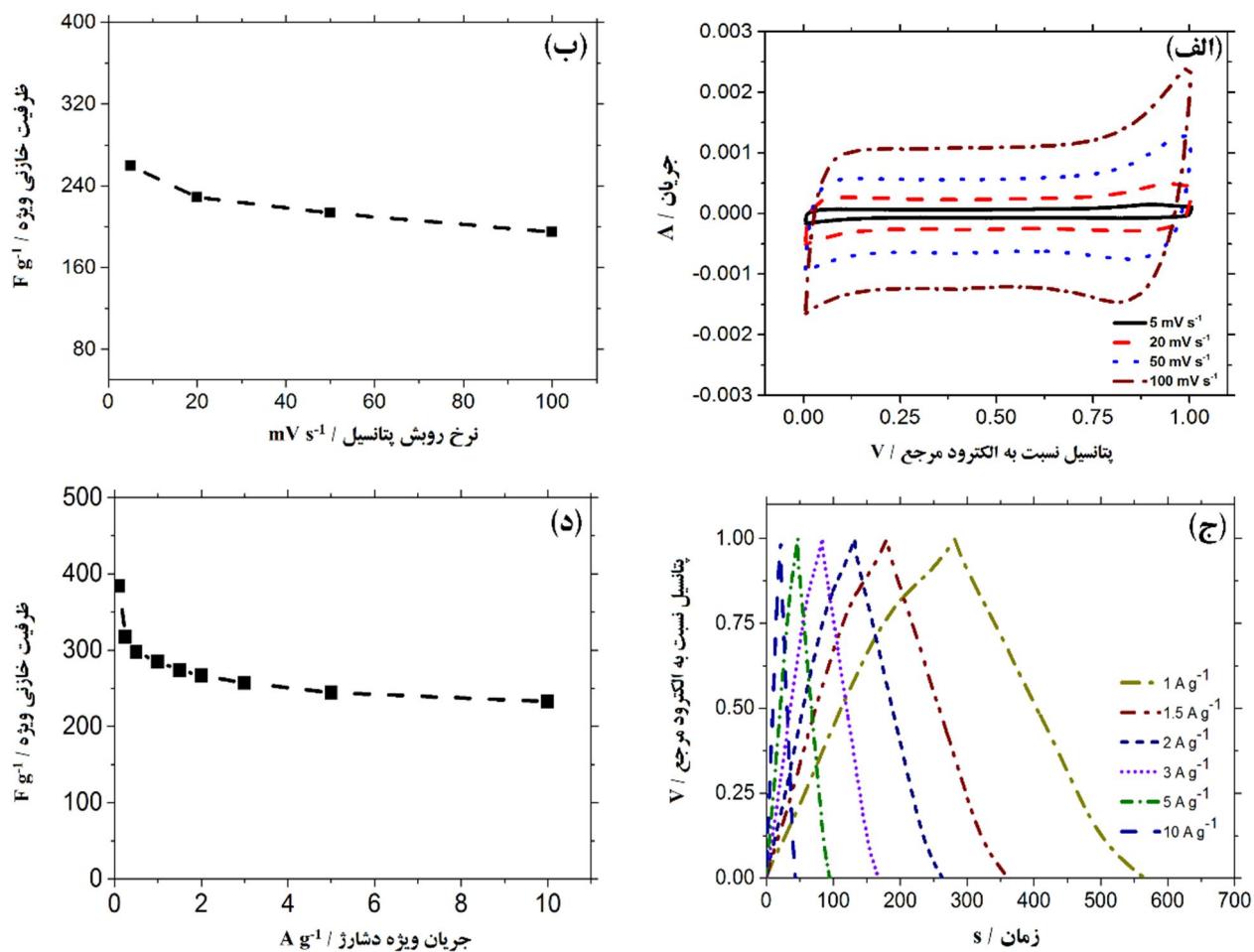


شکل ۳- (الف) الگوی پراش پرتو ایکس زیرلایه فولاد زینگ نزن، فیلم اکسیدی پس از لایه‌نشانی و در حالت آنیل شده، "S" مخفف زیرلایه است؛ تصاویر زمینه روشن TEM به همراه الگوی پراش الکترونی ناحیه گزینشی از فیلم اکسیدی، (ب) پس از لایه‌نشانی، (ج) در حالت آنیل شده و (د) تصویر TEM با وضوح بالا از میکروساختار نمونه آنیل شده

وابستگی پایین ظرفیت خازنی ویژه الکترود به سرعت شارژ - دشارژ و یا به عبارت دیگر تحمل پذیری سرعت^۴ بالای الکترود است. یک دلیل مهم کاهش ظرفیت خازنی با افزایش سرعت روبش پتانسیل، کافی نبودن زمان برای انتقال و نفوذ یون‌ها به داخل زمینه الکترود و به دنبال آن انجام واکنش‌های فاراده‌ای در سرعت‌های بالای شارژ - دشارژ گزارش شده است [۴۴ و ۴۵]. در حقیقت، مقاومت‌های الکتریکی و اهمی شامل مقاومت الکترولیت و مقاومت در فصل مشترک الکترود / الکترولیت، وابستگی چندانی به سرعت شارژ - دشارژ ندارد و سهم آن در سرعت‌های شارژ - دشارژ پایین و بالا تفاوت

را در الکترولیت یک مولار سولفات سدیم برای الکترود اکسیدی آنیل شده نشان می‌دهد. منحنی‌های به دست آمده در کلیه سرعت‌های روبش، شکلی شبیه به مستطیل دارند که بیانگر رفتار خازنی نزدیک به ایده‌آل الکترود مورد نظر است. ظرفیت خازنی ویژه براساس منحنی‌های ولتاوری چرخه‌ای و رابطه ۱ محاسبه و در شکل ۴- ب گزارش شده است.

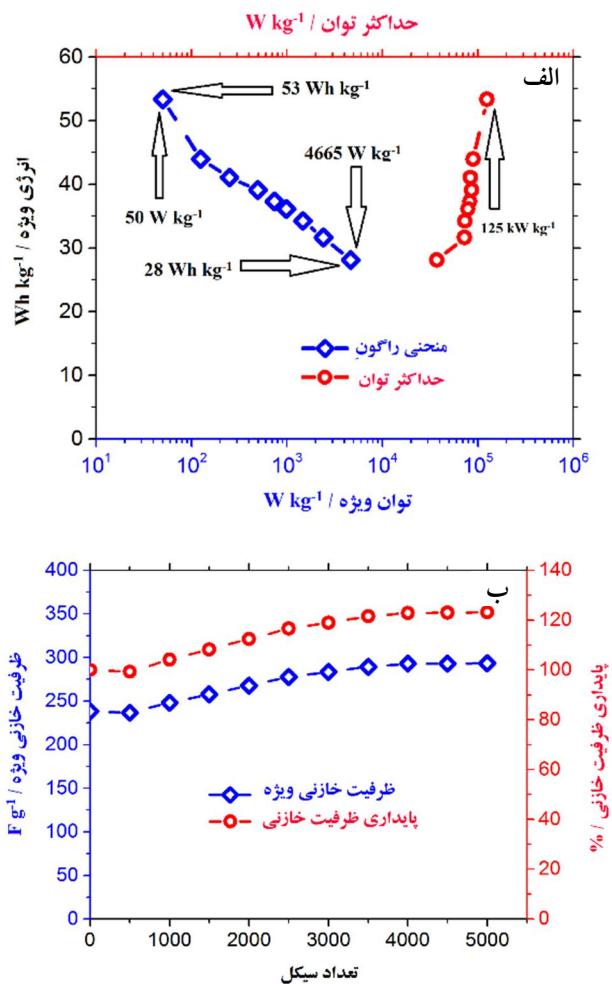
همان گونه که دیده می‌شود، با افزایش سرعت روبش پتانسیل، کاهش ظرفیت خازنی ویژه الکترود مشاهده می‌شود و از طرفی با افزایش سرعت روبش پتانسیل، سرعت کاهش ظرفیت خازنی نیز کاهش می‌یابد که این موضوع حاکی از



شکل ۴- منحنی های ولتاوی چرخه ای در سرعت روبش های مختلف، ب) وابستگی ظرفیت خازنی ویژه به سرعت روبش پتانسیل، ج) منحنی های شارژ - دشارژ در جریان های ویژه مختلف و د) وابستگی ظرفیت خازنی ویژه به جریان ویژه دشارژ مربوط به الکترود اکسیدی پس از فرایند آنیل

دشارژ و در محدوده پتانسیل صفر تا یک ولت نسبت به الکترود مرجع نشان می دهد. منحنی های ارائه شده دارای طبیعت متقاضی هستند که حتی در جریان ویژه ۰/۱ آمپر بر گرم نیز این حالت حفظ شده است و نشان دهنده رفتار ایده اآل شبه خازن تولیدی است. افت اهمی ^{۲۵} کمی در منحنی های شارژ - دشارژ دیده می شود که تا حدی نشان از ویژگی رسانایی فیلم اکسیدی مورد نظر است. وابستگی میزان ظرفیت خازنی به جریان ویژه دشارژ اعمالی در شکل ۴- د در قالب منحنی پیوکرت ^{۲۶} بیان می کند که با افزایش جریان ویژه دشارژ، ظرفیت خازنی الکترود شروع به کاهش می کند و در عین حال میزان وابستگی ظرفیت

چندانی نمی کند، به طوری که عامل مؤثر در این جا مقاومت یونی و یا به عبارتی سرعت نفوذ و انتقال یون ها به داخل الکترود است که حساسیت زیادی به سرعت شارژ - دشارژ دارد و ظرفیت خازنی را تحت تأثیر قرار می دهد [۴۶]. براساس نتایج ارائه شده، بالاترین ظرفیت خازنی ویژه ^{۲۶} F g⁻¹ در سرعت روبش پتانسیل ۵ میلی ولت بر ثانیه برای الکترود تولیدی به دست آمد. با هدف بررسی دقیق تر قابلیت الکتروشیمیایی الکترود تولیدی، آزمون شارژ - دشارژ در جریان های ویژه متفاوت (۰/۱ تا ۱۰ آمپر بر گرم) انجام شد. شکل ۴- ج منحنی های شارژ - دشارژ را در جریان های مختلف



شکل ۵. الف) منحنی راگون و ب) پایداری ظرفیت خازنی ویژه الکترود اکسیدی آبیل شده بر حسب تعداد سیکل شارژ - دشارژ در جریان ویژه 10^6 آمپر بر گرم

ویژه بالاتر و توان ویژه پایین‌تر و در جریان‌های شارژ - دشارژ بالا که به نوعی فرایندهای سریع الکترود اتفاق می‌افتد و افت اهمی زیادتری وجود دارد، میزان انرژی ویژه کمتر و توان ویژه زیادتری به دست آمده است. به عنوان یک متغیر کاربردی برای الکترود شبیه خازن تولیدی، مقادیر حداکثر توان ویژه قابل دسترس، با استفاده از اطلاعات آزمون شارژ - دشارژ سیکلی و رابطه ۷ به دست آمد [۴۶]:

$$P_{s,max} = \frac{V^2}{4 \times R_s \times m} \quad (7)$$

به طوری که، P_{max} حداکثر توان ویژه در دسترس (وات بر

خازنی با افزایش میزان جریان دشارژ کاهش یافته است به طوری که به نظر می‌رسد با افزایش سرعت دشارژ، مقدار آن به سمت مقدار ثابتی پیش می‌رود. لذا این نتایج نیز وابستگی پایین ظرفیت خازنی الکترود مورد نظر به سرعت‌های بالاتر دشارژ و تحمل پذیری بالای الکترود در سرعت‌های بالاتر دشارژ را نشان می‌دهد. بالاترین ظرفیت خازنی در این شرایط، معادل 384 F g^{-1} در جریان ویژه 10^6 آمپر بر گرم حاصل شد.

انرژی و توان ویژه الکترود شبیه خازن تولیدی از طریق اطلاعات به دست آمده از منحنی‌های آزمون شارژ - دشارژ در جریان‌های ویژه دشارژ متفاوت و با استفاده از روابط ۵ و ۶ محاسبه شدند [۳]:

$$E_s = \frac{C_{sp} V_{disch}^2}{2} \quad (5)$$

$$P_s = \frac{E_s}{t_{disch}} \quad (6)$$

به طوری که، C_{sp} ظرفیت خازنی ویژه (F g^{-1})، V_{disch} پتانسیل مؤثر دشارژ (پتانسیل پس از افت اهمی)، E_s انرژی ویژه (وات ساعت بر کیلوگرم) و t_{disch} زمان دشارژ (ساعت) است. قابل منحنی راگون^{۷۷} در شکل ۵-الف ارائه شده‌اند. منحنی راگون برای مقایسه کارایی وسایل مختلف ذخیره انرژی از نظر توان و انرژی ویژه استفاده می‌شود. بر مبنای منحنی راگون برای این الکترود، بیشترین توان ویژه معادل 4665 وات بر کیلوگرم در انرژی ویژه‌ای 28 وات ساعت بر کیلوگرم و یا به بیان دیگر، در بیشترین انرژی ویژه معادل 53 وات ساعت بر کیلوگرم، توان ویژه 50 وات بر کیلوگرم حاصل شد که در شکل ۵-الف مشخص شده‌اند.

نکته قابل توجه در منحنی راگون ارائه شده این است که در جریان‌های شارژ - دشارژ پایین، از یک طرف فرایندهای کند الکترود که در ذخیره انرژی نیز سهیم است انجام می‌شود و از طرف دیگر افت اهمی کمتری وجود دارد، پس میزان انرژی

ضمون فرایند شارژ - دشارژ و نیز افزایش دسترسی کاتیون‌های Na^+ به ساختار الکترود در سیکل‌های بعدی شارژ - دشارژ می‌شود. به علاوه، کاتیون‌های Na^+ قادر به ایجاد یک ساختار متخلخل قابل توجهی در الکترود در طول فرایند سیکل شارژ - دشارژ هستند [۴۱ و ۴۲]. نتایج آزمون عمر سیکلی الکترود شبه خازن تولیدی حاکی از بهبود قابل توجه پایداری سیکلی و ظرفیت خازنی الکترود اکسید منگنز - نیکل در مقایسه با پژوهش‌های قبلی در مورد اکسید منگنز و اکسید منگنز - نیکل است. به طور مثال، براساس پژوهش باباخانی [۴۵]، برای اکسید منگنز تولید شده به روش لایه‌نشانی الکتروشیمیایی در جریان ثابت، پس از اعمال ۲۵۰ سیکل شارژ - دشارژ در سرعت روبش پتانسیل ۲۰ میلی ولت بر ثانیه، پایداری سیکلی پایین و میزان کاهش بین ۱۲ تا ۴۰ درصد در ظرفیت خازنی ویژه برای الکترودهای مختلف و در الکتروولیت ۱ مولار سولفات سدیم گزارش شده است. همچنین براساس گزارش روسی [۱۴]، الکترود اکسید منگنز - نیکل تولیدی به روش لایه‌نشانی الکتروشیمیایی در جریان ثابت، در سرعت روبش پتانسیل ۱۰ میلی ولت بر ثانیه تحت ۹۰۰ سیکل شارژ - دشارژ، کاهش حدود ۲۰ درصدی ظرفیت خازنی در ۱۰۰ سیکل اول و حصول ظرفیت خازنی اولیه پس از ۹۰۰ سیکل را نشان داده است. بنابراین، با توجه به موارد ارائه شده، افزایش حدود ۲۳ درصدی ظرفیت خازنی نسبت به مقدار اولیه آن در الکترود اکسیدی تولیدی در پژوهش حاضر، کارایی بالای سیکلی الکترود اشاره شده را در جهت استفاده به عنوان یک شبه خازن نشان می‌دهد.

۴- نتیجه‌گیری

نانو ورقه‌های اکسیدی منگنز - نیکل به طور موفقیت آمیز توسط روش پتانسیودینامیک در سرعت روبش پتانسیل ۶۰۰ میلی ولت بر ثانیه بر روی زیرلایه فولاد زنگ نزن رسوب داده شد. مجموعه مورد نظر به عنوان یک شبه خازن پس از لایه‌نشانی و پس از انجام آنیل (در دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد و به مدت

R_s مقاومت داخلی الکترود و m وزن اکسید دوتایی منگنز - نیکل بر روی سطح زیرلایه (گرم) است. در حقیقت، حداکثر توان ویژه که یکی از متغیرهای کاربردی برای هر خازنی محسوب می‌شود در حالتی در دسترس یک مقاومت یا بار خارجی قرار می‌گیرد که مقاومت خارجی برابر با مقاومت داخلی الکترود باشد [۴۶ و ۴۷].

با توجه به رابطه ۷، حداکثر توان ویژه در کمترین جریان ویژه دشارژ و به عبارت دیگر در کمترین میزان افت اهمیت می‌شود. لذا همان گونه که در شکل ۵-الف مشاهده می‌شود، بالاترین میزان P_{\max} در جریان شارژ ویژه $1/0$ آمپر بر گرم و برابر با ۱۲۵ کیلووات بر کیلوگرم به دست آمده است. همان طور که قبلاً اشاره شد، میزان مقاومت اهمیت یا مقاومت داخلی الکترود متاثر از جریان و سرعت دشارژ نیست و در کلیه جریان‌های دشارژ معمولاً مقدار ثابتی است. بنابراین با این توضیح، می‌توان گفت در جریان‌های دشارژ پایین، مقدار توان قابل دسترس برای مقاومت یا بار خارجی بیشتر است و به عبارت دیگر به علت افت اهمیت پایین‌تر در جریان ویژه دشارژ پایین، بازدهی بالاتر است [۴۶ و ۴۷].

آزمون عمر سیکلی برای بررسی پایداری ظرفیت خازنی ویژه در طول سیکل‌های شارژ - دشارژ بر روی الکترود شبه خازن اکسید منگنز - نیکل آنیل شده در جریان ویژه 10 آمپر بر گرم تا 5000 سیکل در الکتروولیت یک مولار سولفات سدیم انجام شد که نتایج آن در شکل ۵-ب دیده می‌شود. با توجه به منحنی، در طول 500 سیکل اول، ظرفیت خازنی تا حدودی ثابت می‌ماند و پس از آن در طول 3500 سیکل بعدی روند افزایشی قابل توجهی را دارد به طوری که ظرفیت خازنی پس از 4000 سیکل نسبت به مقدار اولیه (g^{-1}) در طول ده سیکل ابتدایی، حدود 23% ($293 F g^{-1}$) افزایش نشان می‌دهد و در نهایت در طول 10000 سیکل پایانی، این مقدار تا حدودی حفظ می‌شود. این افزایش در مقدار ظرفیت خازنی در طول سیکل شارژ - دشارژ به احتمال زیاد مربوط به افزایش نقاط و مکان‌های فعال در ماده در نتیجه ورود^{۲۸} و خروج^{۲۹} کاتیون‌ها در

شده جزیی با ساختار birnessite شش وجهی در کنار مناطق آمورف، حاصل از اثر فرایند آنیل بر ریزساختار الکترود بود. از طرف دیگر، عملکرد الکتروشیمیایی الکترود اکسیدی آنیل شده حاکی از قابلیت بالای آن در سرعت‌های بالای شارژ - دشارژ بود و همچنین بیشترین انرژی ویژه معادل ۵۳ وات ساعت بر کیلوگرم در بالاترین ظرفیت ویژه خازنی 384 F g^{-1} و به عبارتی در پایین‌ترین جریان ویژه شارژ - دشارژ $1/10$ آمپر بر گرم حاصل شد. به علاوه، افزایش حدود ۲۳ درصدی ظرفیت خازنی پس از اعمال ۵۰۰۰ سیکل شارژ - دشارژ در جریان 10 A آمپر بر گرم نشان‌دهنده بهبود پایداری سیکلی شبکه خازن تولیدی در مقایسه با نمونه‌های مشابه در پژوهش‌های قبلی بود.

۶ ساعت) تحت ارزیابی‌های ریزساختاری و الکتروشیمیایی قرار گرفت. الکترود اکسیدی در اثر حذف آب موجود در ساختار آن و در نتیجه کاهش مقاومت انتقال بار پس از آنیل، ظرفیت خازنی ویژه بالاتری (229 F g^{-1}) نسبت به پس از لایه‌نشانی (202 F g^{-1}) در سرعت روبش ۲۰ میلی ولت بر ثانیه از خود نشان داد. بررسی مورفولوژی فیلم اکسیدی آنیل شده حاکی از ساختاری کم و بیش بازتر و با میزان تخلخل بالاتری نسبت به قبل از لایه‌نشانی بود که به طور کلی میزان نیکل حدود ۱۰ درصد موجود در فیلم اکسیدی می‌تواند در قالب فاز آمورف اکسی هیدروکسید نیکل به صورت پراکنده در ریزساختار حضور داشته باشد. ساختاری متشکل از نواحی بلوری

واژه‌نامه

1. electric double layer
2. pseudocapacitor
3. galvanostatic
4. potentiodynamic
5. scan rate
6. X-ray diffraction
7. field emission scanning electron microscopy
8. energy-dispersive X-ray
9. transmission electron microscopy
10. grid
11. cyclic voltammetry
12. galvanostatic charge-discharge
13. electrochemical impedance spectroscopy
14. specific capacitance (SC)
15. open circuit potential
16. equivalent series resistance
17. Nyquist
18. low-frequency capacitance
19. relaxation time
20. nano-flakes
21. selected area electron diffraction pattern
22. ring pattern
23. high resolution transmission electron microscopy
24. rate capability
25. IR drop
26. Peukert
27. Ragone plot
28. intercalation
29. de-intercalation

مراجع

1. Jarvis, L.P., Atwater, T.B. J. and Cygan, P., "Fuel Cell/Electrochemical Capacitor Hybrid for Intermittent High Power Applications", *Journal of Power Sources*, Vol. 79, pp. 60–63, 1999.
2. Gutmann, G., "Hybrid Electric Vehicles and Electrochemical Storage Systems — a Technology Push-Pull Couple", *Journal of Power Sources*, Vol. 84, pp. 275–279, 1999.
3. Conway, B.E., *Electrochemical Supercapacitors*, Springer US, Boston, MA, 1999.
4. Ishikawa, M., Morita, M., Ihara, M. and Matsuda, Y., "Electric Double-Layer Capacitor Composed of Activated Carbon Fiber Cloth Electrodes and Solid Polymer Electrolytes Containing Alkylammonium Salts", *Journal of the Electrochemical Society*, Vol. 141, pp. 1730–1734, 1994.
5. Zheng, J.P., Cygan, P.J. and Jow, T.R., "Hydrous Ruthenium Oxide as an Electrode Material for Electrochemical Capacitors", *Journal of the Electrochemical Society*, Vol. 142, pp. 2699–2703, 1995.
6. Wei, W., Cui, X., Chen, W. and Ivey, D.G., "Manganese Oxide-Based Materials as Electrochemical Supercapacitor Electrodes", *Chemical Society Reviews*, Vol. 40, pp. 1697–1721, 2011.
7. Chang, J.K., Lee, M.T., Huang, C.H. and Tsai, W.T., "Physicochemical Properties and Electrochemical Behavior of Binary Manganese–Cobalt Oxide Electrodes for Supercapacitor Applications", *Journal of the Electrochemical Society*, Vol. 142, pp. 2699–2703, 1995.

- Materials Chemistry and Physics*, Vol. 108, pp. 124–131, 2008.
8. Wei, J., Nagarajan, N. and Zhitomirsky, I., "Manganese Oxide Films for Electrochemical Supercapacitors", *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 186, pp. 356–361, 2007.
 9. Rogulski, Z., Siwek, H., Paleska, I. and Czerwiński, A., "Electrochemical Behavior of Manganese Dioxide on a Gold Electrode", *Journal of Electroanalytical Chemistry*, Vol. 543, pp. 175–185, 2003.
 10. Pang, S.C., Anderson, M.A. and Chapman, T.W., "Novel Electrode Materials for Thin-Film Ultracapacitors: Comparison of Electrochemical Properties of Sol-Gel-Derived and Electrodeposited Manganese Dioxide", *Journal of the Electrochemical Society*, Vol. 147, pp. 444–450, 2000.
 11. Kim, H. and Popov, B.N., "Synthesis and Characterization of MnO₂-Based Mixed Oxides as Supercapacitors", *Journal of the Electrochemical Society*, Vol. 150, pp. D56, 2003.
 12. Rajendra Prasad, K. and Miura, N., "Electrochemically Synthesized MnO₂-Based Mixed Oxides for High Performance Redox Supercapacitors", *Electrochemistry Communications*, Vol. 6, pp. 1004–1008, 2004.
 13. Luo, J.M., Gao, B. and Zhang, X.G., "High Capacitive Performance of Nanostructured Mn–Ni–Co Oxide Composites for Supercapacitor", *Materials Research Bulletin*, Vol. 43, pp. 1119–1125, 2008.
 14. Rusi, Majid S.R., "High Performance Super-Capacitive Behaviour of Deposited Manganese Oxide/Nickel Oxide Binary Electrode System", *Electrochimica Acta*, Vol. 138, pp. 1–8, 2014.
 15. Babakhani, B. and Ivey, D.G., "Investigation of Electrochemical Behavior of Mn–Co Doped Oxide Electrodes for Electrochemical Capacitors", *Electrochimica Acta*, Vol. 56, pp. 4753–4762, 2011.
 16. Nakayama, M., Tanaka, A., Konishi, S. and Ogura, K., "Effects of Heat-Treatment on the Spectroscopic and Electrochemical Properties of a Mixed Manganese/Vanadium Oxide Film Prepared by Electrodeposition", *Journal of Materials Research*, Vol. 19, pp. 1509–1515, 2004.
 17. Liu, E.H., Li, W., Li, J., Meng, X.Y., Ding, R. and Tan, S.T., "Preparation and Characterization of Nanostructured NiO/MnO₂ Composite Electrode for Electrochemical Supercapacitors", *Materials Research Bulletin*, Vol. 44, pp. 1122–1126, 2009.
 18. Ch, W., Js, M. and Ch, L., "Synthesis and Characterization of Nickel-Manganese Oxide Via the Hydrothermal Route for Electrochemical Capacitors", *Current Applied Physics*, Vol. 12, pp. 1190–1194, 2012.
 19. Song, W., Shao, G., Wang, G., Ma, Z., Liu, S., Song, J. and Wang, C., "Enhanced Electrochemical Performance of Nano-MnO₂ Modified by Ni(OH)2 as Electrode Material for Supercapacitor", *Journal of Solid State Electrochemistry*, Vol. 18, pp. 3173–3180, 2014.
 20. Tsui, L. and Zangari, G., *Electrochemical Synthesis of Metal Oxides for Energy Applications*, Springer New York, 2014.
 21. Dupont, M.F. and Donne, S.W., "Nucleation and Growth of Electrodeposited Manganese Dioxide for Electrochemical Capacitors", *Electrochimica Acta*, Vol. 120, pp. 219–225, 2014.
 22. Suhasini, Chitharanjan Hegde, A., "Effect of Surfactant on High Capacitance of Galvanostatically Deposited MnO₂", *Journal of Electroanalytical Chemistry*, Vol. 676, pp. 35–39, 2012.
 23. Zhang, Y., Li, J., Kang, F., Gao, F. and Wang, X., "Fabrication and Electrochemical Characterization of Two-Dimensional Ordered Nanoporous Manganese Oxide for Supercapacitor Applications", *International Journal of Hydrogen Energy*, Vol. 37, pp. 860–866, 2012.
 24. Babakhani, B. and Ivey, D.G., "Improved Capacitive Behavior of Electrochemically Synthesized Mn Oxide/PEDOT Electrodes Utilized as Electrochemical Capacitors", *Electrochimica Acta*, Vol. 55, pp. 4014–4024, 2010.
 25. Cross, A.D., Morel, A., Drozd, M., Olcomendy, I., Hollenkamp, A.F. and Donne, S.W., "Active Mass Analysis on Thin Films of Electrodeposited Manganese Dioxide for Electrochemical Capacitors", *Electrochimica Acta*, Vol. 87, pp. 133–139, 2013.
 26. Cross, A., Morel, A., Cormie, A., Hollenkamp, T. and Donne, S., "Enhanced Manganese Dioxide Supercapacitor Electrodes Produced by Electrodeposition", *Journal of Power Sources*, Vol. 196, pp. 7847–7853, 2011.
 27. Hu, C.C. and Wang, C.C., "Nanostructures and Capacitive Characteristics of Hydrous Manganese Oxide Prepared by Electrochemical Deposition", *Journal of the Electrochemical Society*, Vol. 150, pp. A1079–A1084, 2003.
 28. Gupta, V., Kusahara, T., Toyama, H., Gupta, S. and Miura, N., "Potentiostatically Deposited Nanostructured α -Co(OH)₂: A High Performance Electrode Material for Redox-Capacitors", *Electrochemistry Communications*, Vol. 9, pp. 2315–2319, 2007.
 29. Chen, Y.S. and Hu, C.C., "Capacitive Characteristics of Binary Manganese-Nickel Oxides Prepared by Anodic Deposition", *Electrochemical and Solid-State Letters*, Vol. 6, pp. A210–A213, 2003.
 30. Lee, H.M., Lee, K. and Kim, C.K., "Electrodeposition of Manganese-Nickel Oxide Films on a Graphite Sheet for Electrochemical Capacitor Applications", *Materials*, Vol. 7, pp. 265–274, 2014.
 31. Shinomiya, T., Gupta, V. and Miura, N., "Effects of Electrochemical-Deposition Method and Microstructure

- on the Capacitive Characteristics of Nano-Sized Manganese Oxide", *Electrochimica Acta*, Vol. 51, pp. 4412–4419, 2006.
32. Suhasini, "Effect of Deposition Method and the Surfactant on High Capacitance of Electrochemically Deposited MnO₂ on Stainless Steel Substrate", *Journal of Electroanalytical Chemistry*, Vol. 690, pp. 13–18, 2013.
33. Portet, C., Taberna, P.L., Simon, P. and Laberty-Robert, C., "Modification of Al Current Collector Surface by Sol-Gel Deposit for Carbon-Carbon Supercapacitor Applications", *Electrochimica Acta*, Vol. 49, pp. 905–912, 2004.
34. Portet, C., Taberna, P.L., Simon, P. and Flahaut, E., "Influence of Carbon Nanotubes Addition on Carbon-Carbon Supercapacitor Performances in Organic Electrolyte", *Journal of Power Sources*, Vol. 139, pp. 371–378, 2005.
35. Taberna, P.L., Simon, P. and Fauvarque, J.F., "Electrochemical Characteristics and Impedance Spectroscopy Studies of Carbon-Carbon Supercapacitors", *Journal of the Electrochemical Society*, Vol. 150, pp. A292–A300, 2003.
36. Yoon, B.J., Jeong, S.H., Lee, K.H., Seok Kim, H., Gyung Park, C. and Hun Han, J., "Electrical Properties of Electrical Double Layer Capacitors with Integrated Carbon Nanotube Electrodes", *Chemical Physics Letters*, Vol. 388, pp. 170–174, 2004.
37. Beaudrouet, E., Le Gal La Salle, A. and Guyomard, D., "Nanostructured Manganese Dioxides: Synthesis and Properties as Supercapacitor Electrode Materials", *Electrochimica Acta*, Vol. 54, pp. 1240–1248, 2009.
38. Kavian, R., Vicenzo, A. and Bestetti, M., "Composite Supercapacitor Electrodes by Electrodeposition of MnO₂ on MWCNT Felt Directly Grown on Aluminum", *Journal of New Materials for Electrochemical System*, Vol. 18, pp. 43–48, 2015.
39. Cormie, A., Cross, A., Hollenkamp, A.F. and Donne, S.W., "Cycle Stability of Birnessite Manganese Dioxide for Electrochemical Capacitors", *Electrochimica Acta*, Vol. 55, pp. 7470–7478, 2010.
40. Nam, K.W., Kim, M.G. and Kim, K.B., "In Situ Mn K-edge X-ray Absorption Spectroscopy Studies of Electrodeposited Manganese Oxide Films for Electrochemical Capacitors", *Journal of Physical Chemistry C*, Vol. 111, pp. 749–758, 2007.
41. Wu, M.-S., Yang, C.H. and Wang, M.-J., "Morphological and Structural Studies of Nanoporous Nickel Oxide Films Fabricated by Anodic Electrochemical Deposition Techniques", *Electrochimica Acta*, Vol. 54, pp. 155–161, 2008.
42. Drits, V.A., Silvester, E., Gorshkov, A.I., and Manceau, A., "Structure of Synthetic Monoclinic Na-Rich Birnessite and Hexagonal Birnessite: I. Results from X-ray Diffraction and Selected-Area Electron Diffraction," *Journal of American Mineralogist*, Vol. 82, pp. 946–961, 1997.
43. Horányi, T.S., "The Thermal Stability of the β -Ni(OH)₂- β -NiOOH System", *Thermochimica Acta*, Vol. 137, pp. 247–253, 1989.
44. Babakhani, B. and Ivey, D.G., "Anodic Deposition of Manganese Oxide Electrodes with Rod-Like Structures for Application as Electrochemical Capacitors", *Journal of Power Sources*, Vol. 195, pp. 2110–2117, 2010.
45. Babakhani, B. and Ivey, D.G., "Effect of Electrodeposition Conditions on the Electrochemical Capacitive Behavior of Synthesized Manganese Oxide Electrodes", *Journal of Power Sources*, Vol. 196, pp. 10762–10774, 2011.
46. Béguin, F., Frąckowiak, E., Gualous, H., and Gallay, R., "Supercapacitor Module Sizing and Heat Management under Electric, Thermal, and Aging Constraints," *Supercapacitors*, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, pp. 373–436, 2013.
47. Thompson SP., *Dynamo-Electricity Machinery: A Manual for Students of Electrotechnics*. 1 edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.